# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## MANUFACTURE OF CONDUCTOR COIL FOR THIN FILM MAGNETIC HEAD

Patent Number: JP63117307

Publication date: 1988-05-21

Inventor(s): TANAKA YASUO

Applicant(s):: ALPS ELECTRIC CO LTD

Requested Patent: JP63117307

Application Number: JP19860263005 19861104

Priority Number(s):

IPC Classification: G11B5/31; G11B5/17

EC Classification:

Equivalents:

#### Abstract

PURPOSE:To obtain a high-reliability magnetic head with superior magnetic characteristics by forming the overlap part of a 1st and 2nd plane conductor layers as a 1st and 2nd external lead-out layers at the same height with a lower core.

CONSTITUTION: The 1st plane conductor 5 is formed by being patterned by plural-time winding spirally in a plane and in one direction on an insulating layer so that it is connected electrically to the 1st lead-out layer through a 1st contact hole 4b. A 3rd contact hole is bored so as to communicate with the 2nd lead-out layer through a 2nd contact hole 7a on the 1st plane conductor layer 5, and the hole is covered with the insulating layer 7; and the 2nd plane conductor layer 9 is laminated connecting electrically with the 2nd lead-out layer through the 2nd contact hole and the 3rd contact hole while filling the gap of the 1st plane conductor layer 5 on the 2nd lead-out layer. Then the top surface of the 2nd plane conductor layer is polished to perform plural-time winding patterning spirally in a plane and in the same direction with the 1st plane conductor 5, and an insulating layer 11 is formed by a spin coating method on the 2nd plane conductor layer 9. Consequently, the conductor coil of a thin film magnetic head which is easily flattened and structurally thin is obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

①特許出願公開

### ⑩ 公開特許公報(A) 昭63-117307

@Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)5月21日

G 11 B 5/31

F-7426-5D 6538-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

◎発明の名称 薄膜磁気ヘッドの導体コイルの製造方法

②特 願 昭61-263005

②出 願 昭61(1986)11月4日

⑫発 明 者 田 中 靖 夫 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

②出 願 人 アルプス電気株式会社

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

②代 理 人 弁理士 河原 純一

#### 明 相 8

#### 1. 発明の名称

薄膜磁気ヘッドの導体コイルの製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

下部コアを形成すると同時に第1および第2の 外部導出層を形成する工程と、

前記下部コアならびに前記第1および第2の外部連出層上に磁気ギャップとなる絶縁層を形成するとともにこの絶縁層に前記第1および第2の外部導出層に連通する第1および第2のコンタクト。ホールを穿設する工程と、

前記第1のコンタクトホールを介して前記第1の外部導出層と電気的に接続するように前記継線 層上に一方向に平面螺旋状に複数回巻きにパター ニングして第1の平面化導体層を形成する工程と、 前記第1の平面化導体層上に前記第2のコンタ クトホールを介して前記第2の外部導出層に連通 するように第3のコンタクトホールを穿置して絶 緑層を被復する工程と、

前記路縁層上の前記第1の平面化導体層の間数

を埋設し前記第2のコンタクトホールおよび前記 第3のコンタクトホールを介して前記第2の外部 専出層と電気的に接続するように第2の平面化導 体層を積層する工程と、

前配第2の平面化導体層の上面をエッチングして前記第1の平面化導体層と同一方向に平面螺旋状に複数回巻きにパターニングする工程と、

前記第2の平面化導体層上にスピンコート核に より絶縁層を形成する工程と、

を含むことを特徴とする薄膜磁気ヘッドの選体 コイルの製造方法。

#### 2. 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は薄膜磁気ヘッドの導体コイルの製造方法に関し、特に高密度の記録再生を高感度に行う ことのできる薄膜磁気ヘッドの導体コイルの製造 方法に関する。

#### 〔従来の技術〕

従来、この種の薄膜磁気ヘッドの導体コイルの 製造方法としては、例えば、特公昭57 - 16408号 公報に開示された薄膜磁気ヘッドの導体コイルの 製造方法が知られている。この薄膜磁気ヘッドの 導体コイルの製造方法は、導体を一方向に平面螺 旋状に複数回巻きにパターニングしてなる第1段 の平面化導体層の上に導体を他方向に平面螺旋状 に複数回巻きにパターニングしてなる第2段の平 面化導体層を順次積層し、各平面化導体層の内側 端部と外側端部とを順次連続的に接続して1本の 連続した多層多巻導体コイルを形成するようにし たものである。

しかし、この研膜磁気ヘッドの耳体コイルの製造方法は、複数本の耳体を多層多数にした耳体コイルを製造するものであるので、耳体コイルの実装密度が低く、耳体コイルの巻数を多くしようとすると構造的に厚くなり、感度を高めることが困難であった。

このような薄膜磁気ヘッドの毒体コイルの製造 方法の欠点を除去し事体コイルの実装密度を上げ るために、特開昭56 - 98711号公報に関示されて いるような薄膜磁気ヘッドの導体コイルの製造方

気ヘッドの導体コイルの製造方法を提供すること にある。

#### (問題点を解決するための手段)

本発明の薄膜斑気ヘッドの導体コイルの製造方 法は、下部コアを形成すると同時に第1および第 2の外部導出層を形成する工程と、前配下部コア ならびに前記第1および第2の外部導出層上に催 気ギャップとなる蟾録層を形成するとともにこの 絶縁層に前記第1および第2の外部導出層に連通 する第1および第2のコンタクトホールを穿殺す る工程と、前記第1のコンタクトホールを介して 前記第1の外部導出層と電気的に接続するように 前記路縁層上に一方向に平面螺旋状に抽数回巻き にパターニングして第1の平面化導体層を形成す る工程と、前記第1の平面化準体層上に前記第2 のコンタクトホールを介して前記第2の外部導出 **暦に選通するように第3のコンタクトホールを穿** 設して絶縁層を被覆する工程と、前記絶縁層上の 前記第1の平面化厚体層の間隙を埋設し前記第2 のコンタクトホールおよび前記第3のコンタクト

#### (発明が解決しようとする問題点)

上述した従来の薄限磁気へッドの運体コイルの 製造方法では、導体コイルが重なり合う部分がか ならず生じるので、導体コイルの重なり合う部分 を絶縁するために製造工程が多くなるとともに、 選体コイルが厚く、かつ平坦にならないため、コ アの磁気特性の劣り、信頼性を低下させるという 問題点がある。

本発明の目的は、上述の点に指み、導体コイル の重なり合いを巧みに回避して製造工程を削減す るとともに、平坦化が容易で構造的に輝い薄膜磁

ホールを介して前記第2の外部導出層と電気的に接続するように第2の平面化導体層を積層する工程と、前記第2の平面化導体層の上面をエッチングして前記第1の平面化導体層と同一方向に平面螺旋状に複数回巻きにパターニングする工程と、前記第2の平面化導体層上にスピンコート法により絶縁層を形成する工程とを含む。

#### (作用)

本発明の譲渡磁気へッドの事体コイルの製造方法では、下部コアを形成すると同時に第1および第2の外部導出層が形成され、下部コアならびに第1および第2の外部導出層上に破気ギャップとなる絶縁層が形成されるとともに絶縁層に張るとなび第2の外部導出層に連通する第1を1のコンタクトホールが解され、第1の中間に変更が形成され、第1の平面化率体層上に2の外部導出層に変更が形成され、第1の平面化率体層上に2の外部導出層に変更が形成され、第1の平面化率体層上に2の外部導出層に変更が形成され、第1の平面化率体層上に2の外部導出層に変更がある。

#### 特開昭63-117307(3)

るように第3のコンタクトホールを穿設して挽縁 層が被覆され、絶縁層上の第1の平面化事体層の 間隙を埋設し第2のコンタクトホールおよび第3 のコンタクトホールを介して第2の外部導出層と 電気的に接続するように第2の平面化導体層が積 層され、第2の平面化導体層の上面を研摩して第 1の平面化導体層と同一方向に平面螺旋状に複数 回巻きにパターニングが行われ、第2の平面化導体層上にスピンコート法により絶縁層が形成される。

#### (実施例)

次に、本発明について図面を参照して説明する。 第1図は、本発明の一実施例の選体コイルの製造方法が適用された課膜磁気ヘッドを示す断面図である。この理膜磁気ヘッドは、非磁性の基板 1 上に絶縁層 2 が形成され、この絶縁層 2 上に下部コア 3 ならびに第1 および第2 の外部導出層 19 および20 (第2図参照) が形成されている。下部コア 3 は、上方に配換されている上部コア10 とともに磁気コアを形成し、図の右側において下部コア

外部選出題19に電気的に接続されている。

第1の平面化導体層 5 および絶縁層 4 上には、 絶縁層 7 が形成されている。この絶縁層 7 には、 第2 図に示すように、第2 のコンタクトホール 4 b を介して第2 の外部導出層20に連通する第3 の コンタクトホール 7 a が穿設されている。絶縁層 7 は、第1 の平面化導体層 5 と次に述べる第2 の 平面化導体層 9 との間を絶縁する役目をする。

膜接する隆起状の第1の平面化導体層5間の海部には、第2の平面化導体層9が第1の平面化導体層5と同じく同一方向に平面螺旋状に複数回巻きにパターニングされて形成されている。この第2の平面化導体層9は、第3および第2のコンタクトホール7aおよび4bを介して第2の外部導出層20に接続されている。

絶縁暦 7 を挟んで第1 の平面化専体暦 5 と第2 の平面化導体暦 9 とからなる導体コイル15の上には絶縁暦11が形成され、この絶縁暦11の上に上部コア10が形成され、この上部コア10の上に保護暦12が形成されている。

3 および上部コア10が近接して磁気ギャップ13が 形成されている。また、下部コア 3 および上部コ ア10は、磁気ギャップ13と反対側において接続点 14で接続されている。

下部コア3と上部コア10との間には輝度斑気へッド用の球体コイル15が配設され、この球体コイル15は第2図に示すように接続部14を中心に下部コア3および上部コア10からなる磁気コアに巻回されるように形成されている。

下部コア 3 ならびに第 1 および第 2 の外部導出 曜 19 および 20上には絶縁層 4 が形成され、この絶 縁層 4 には第 1 および第 2 のコンタクトホール 4 a および 4 b (第 2 図参照)が第 1 および第 2 の 外部導出層 19 および 20 と連通するように穿殺され ている。

銀練層 4 上には、第1の平面化導体層 5 か一方 同に平面螺旋状に複数回巻きにバターニングされ て軟状に臨起されて形成されている。この平面化 導体層 5 は、第2 図に示すように、その内端部 5 b が第1のコンタクトホール 4 a を介して第1の

第2図は、第1図の薄原磁気ヘッドの場体コイルの要部平面図であり、第1図はこの第2図において矢印A-A'に沿った断面図である。第2図に示すように、第1の平面化導体層5および第2の平面化導体層9は、下部コア3および上部コア10との接続部14を中心に螺旋状に形成されている。第1の平面化導体層5の外端部は外部導出端子5aとなっており、内端部5bは第1の外部導出端子18に接続されている。また、第2の平面化導体層9の外端部9aは外部導出層20を介して外部接続端子18に接続され、内端部9bは第2の外部導出層20を介して外部接続端子17に接続されている。

したがって、両平面化専体層 5 および 9 が内端 部 5 b と外端部 9 a とで共通に接続されているので、外部専出端子 5 a と外部専出端子17との間で見て専体コイル15の巻回数が多くなっている。また、外部専出端子 5 a および17と外部専出端子 18 との間で見て、専体コイル15はバイファイラ巻きとなっている。

このように第1の平面化源体層 5 と第2の平面 化源体層 9 とは、2 層構造でなく同一平面に形成 されていて重なり部分が下部コア 3 と同じ高さ位 置の第1 および第2 の外部専出層 19および20のみ で済むので、導体コイル15は薄い構造に形成され ている。

なお、第1の平面化導体層5と第2の平面化導体層9とがバイファイラ構造を採ることにより、 外部誘導雑音に対して強くS/N比の良好な導体 コイル15が得られることになる。

第3図(a)~(i)は、第1図および第2図に示した 薄膜磁気ヘッドの事体コイルの順次の製造工程を 示す断面図である。以下、この図に従って製造方 法について説明する。

まず、第3図(4)に示すように、非磁性の基板1 上にスパッタリング等で絶縁層2を形成し、さら に絶縁層2上にメッキ、スパッタリング等で磁性 材でなる下部コア3を一面に形成し、所定の形状 にパターニングする。このとき、第1図に示すよ うに、下部コア3と同時に第1および第2の外部

続いて、第3図60に示すように、第1の平面化 導体暦5上にレジスト暦6を形成し、選択的に露 光して一方向に平面螺旋状に複数回巻きにパター ニングする。レジスト層6のパターニングした郎 分以外を除去した後に、第3図回に示すように、 レジスト層 6 が残されていない部分の第1の平面 化導体層5の上層のTiをレジスト層6をマスク として例えば反応性イオンエッチング等によりエ ッチングし、レジスト四6を除去した後に上層の TIをマスクとして例えばAr+O。雰囲気中で 中間層のCuをイオンビームエッチングし、さら に上層および下層のTiを例えばAr雰囲気中で イオンピームエッチングする。これにより、第3 図(4)に示すように、第1の平面化導体層5が一方 前に平面螺旋状に複数回巻きにパターニングされ て敵役に降起されて形成される。

次に、第3図(I)に示すように、第1の平面化準体層5の上から例えばアルミナ(A & , O , ) または二酸化シリコン(S i O , ) 等のスパッタリング等を行い、追縁層4および第1の平面化導体

専出層19および20を同時に同厚に形成する。また、同時に、外部導出端子 5 a の形成される予定の領域の近辺に外部導出層を形成してもよい。次に、下部コア 3 上に磁気ギャップを形成する絶縁層 4 を積層して所定形状にパクーニングする。この際、第1 図および第2 図に示すように、第1 および第2 の外部導出層19および20と第1 の平面化準体層 5 および第2 の平面化準体層 9 とを接続させるための第1 および第2 のコンタクトホール 4 a および 4 b を同時に算設する。

次に、第3図的に示すように、絶縁関4上に第1の平面化導体層5を一面に形成する。この第1の平面化導体層5は、Ti.CuおよびTiの3層構造とする。このように第1の平面化導体層5を3層構造としたのは、Tiをマスク材として使用して源電材としてのCuの加工精度を向上させるためである。第1の平面化導体層5を形成する際、この第1の平面化導体層5は第1のコンタクトホール42を介して第1の外部導出層19に接続される。

暦5上に絶縁層7を形成し、所定形状にパターニングする。この際、第1回に示すように、第2のコンタクトホール4bを介して第2の外部専出層20に連過する第3のコンタクトホール7aが同時に変設されて形成される。

接いて、第3回向に示すように、絶縁照7上に第2の平面化導体層9を形成してパターニングし、第1の平面化導体層5間にできた溝部を第2の平面化導体層9で埋める。なお、この第2の平面化導体層5と同様に、Ti、CuおよびT1の3層構造で形成される際に、第2の平面化導体層9は、第3のコンタクトホール7aおよび第2のコンタクトホール7aおよび第2のコンタクトホール7aおよび第2のコンタクトホール8を介して第2の外部導出層20に接続される。

次に、第3図(N)に示すように、絶縁層7上に形成された第2の平面化導体層9を構部の部分のみを残して、隆起した第1の平面化導体層5の上に 形成された絶縁層7の上面の位置までイオンビームエッチングし、この上面より上の第2の平面化

#### 特開昭63-117307(5)

事体層 9 を除去する。これにより、第1の平面化 導体層 5 の間に絶縁層 7 を介して第2の平面化導 体層 9 か第1の平面化導体層 5 と同一方向に平面 螺旋状に複数回巻きにパターニングされて形成され、導体コイル15 が形成される。第1の平面化導 体層 5 と第2の平面化運体層 9 との重なり部分が 外部導出層 19 および20 の部分だけとなり選体コイル15の上面が完全に平坦に形成できる。

次に、第3図IIIに示すように絶縁層11を樹脂の スピンコーティングにより形成する。

続いて、第3図(I)に示すように、絶縁層11の上にさらに上部コア10を形成する。

そして、最後に保護暦12を被覆することにより、 第1図に示すような薄膜磁気ヘッドが得られる。

#### (発明の効果)

以上説明したように、本発明の薄膜磁気ヘッドの導体コイルの製造方法によれば、第1および第2の平面化群体層の重なり部分が下部コアと同一高さ位置の第1および第2の外部導出層になるので、媒体コイルを平面的に形成することができ、

第3図(a)~(i)は、木実施例の薄膜磁気ヘッドの 専作コイルの製造方法の順次の工程を示す断面図 である。

図において、

3・・・下部コア、

4・・・絶縁層、

4a, 4b・・・コンククトホール、

5・・・第1の平面化導体層、

5 a · · 外部 專出 缩子、

6・・・レジスト店、

7・・・絶縁層、

**7a・・コンククトホール、** 

3・・・第2の平面化導体層、

10・・・上部コア、

11・・・絶縁層、

15・・・ 耳体コイル、

17、18·外部導出擴子、

19. 20 · 外部導出層である。

特許出願人 アルプス電気株式会社

代理人 弁理士河原第一

第2の平面化導体層上にスピンコーティングにより容易に平坦な絶縁層を形成することができ、次工程で主要部が平坦な上部コアを形成できる。この結果、磁気特性の優れた信頼性の高い磁気へっ ドが得られるという効果がある。

また、第1および第2の平面化原体層の重なり 部分を回避するための第1および第2の外部導出 層が下部コアと同時に形成できるので、従来の2 層構造等の導体コイルに比べて簡単な製造工程で 平面的に薄い導体コイルを形成することができる という効果がある。

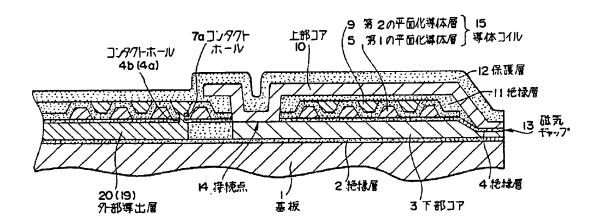
さらに、パイファイラ構造をとることにより外部誘導雑音に対して強くなるとともに、コイルが 密着巻きとなっているので再生効率がよくかつ巻 線スペースをとらないという効果がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

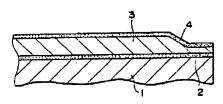
第1図は、本発明の一実施例の専体コイルの製 造方法が適用された道膜磁気へッドを示す断面図、

第2図は、第1図に示した違膜磁気ヘッドの導体コイルの要部平面図、

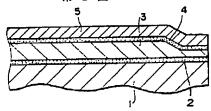
第 1 図



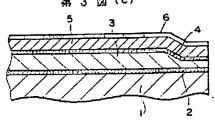
第3図(0)



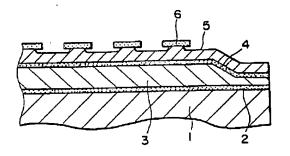
第 3 図 (b)



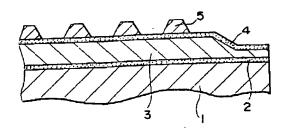
第 3 図(c)



第 3 図 (d)

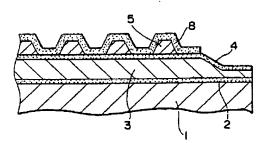


第 3 図 (e)

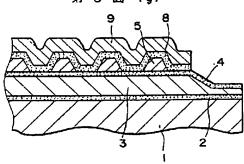


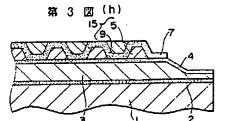
#### 特開昭63-117307(フ)

第 3 図 (f)

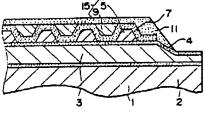


第 3 図 (g)





第3図(i)



第 3 図 (j)

